EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2001179924

PUBLICATION DATE

03-07-01

APPLICATION DATE

28-12-99

APPLICATION NUMBER

11374881

APPLICANT: THINK LABORATORY CO LTD;

INVENTOR :

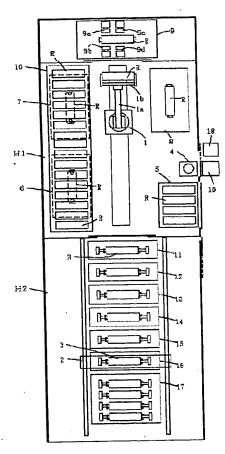
SHIGETA TATSUO;

INT.CL.

B41C 1/00 B41C 1/18 G03F 7/00

TITLE

GRAVURE PLATE-MAKING DEVICE



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a gravure plate-making device, which can execute the extraction of roll data and the exclusion of improper rolls, an all automatic precision polishing ranging from a plate removal polishing to a mirror polishing and with which the formation of cells can be applied through either by etching or by engraving and which can be applied to either to a roll, which is used for the first time and is not necessary to be polished, or to a re-sued roll, which is necessary to be polished.

SOLUTION: In the handling area of an industrial robot 1, a roll measuring device 4, a roll taking-out device 5, a laser abrasion film applying device 6, a laser device 7 for abrasion, an engraving machine 8, a polishing machine 9 and a roll stock device 10 are provided. In the roll carrying area of a stacker crane 2, a de-chlomizing device 11, a surface activating device 12, a nickel plating device 13, a copper plating device 14, a chrome plating device 15, an etching device 16 and a stocking device 17. Into a controller 18 which controls the whole system, the programs for plate-making processes are stored so as to input data in response to processes.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特別2001-179924

(P2001-179924A)

(43)公陽日 平成13年7月3日(2001.7.3)

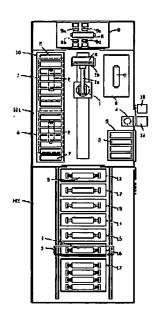
				四個(22/62)	一个队13年	7 A 3 El (2001. 7.3)
(51) Int.CL'		織別配号	FI			ラーマコード(参考)
B41C	1/00		B41C	1/00		2H084
	1/18			1/18		2H096
G03P	7/00	5 0 5	G03F	7/00	505	
			審査請求	京請求 蔚江	東項の数 1	OL (全 8 四)
(21) 出顧番号	•	特顧平I1−374881	(71) 出廢人	000131625 株式会社シ	ンク・ラボラ	9トリー
(22)出難日		平成11年12月28日 (1999, 12, 28)		千维県柏市		
			(72) 発明者	草田 催男		
				千葉県柏市	商田1201-1	1 様式会社シン
				ク・ラボラ	トリー内	
			(74)代理人	100081248		
				 	溶 浩司	
			アターム(参	考) 250084 A	ADS AA14 A	A32 AD05 BB02
				Ę	3B04 CC03	
				28096 A	1415 HA17 A	A27
				2HU96 A	1A15 HA17 H	AZT
			I			

(54) 【発明の名称】 グラビア製版義優

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 ロールデータの抽出と不適正ロールの除外が行えて、かつ落版研磨から鏡面研磨まで全自動で錆密な研磨が行えて、さらに、セルの形成を食刻と彫刻のいずれにも適用でき、又、研磨が不要な初めて使用するロールと研磨が必要な再使用するロールのいずれにも適用できる、グラビア製版装置。

【解決手段】 産業ロボット1のハンドリングエリアに、ロール計測装置4、ロール銀出装置5、レーザアブレーション膜壁布装置6、アプレーション用レーザ装置7、彫刻機8、研磨機9、ロールストック装置10を備え、スタッカクレーン2のロール銀送エリアに、脱クロム装置11、表面活性化装置12、ニッケルメッキ装置13、銅メッキ装置14、クロムメッキ装置15、腐食装置16、ストック装置17を備える。システム全体を制御するコントローラ18に、製版工程のプログラムを格納し、工程に応じたデータ入力が行われる。



特闘2001-179924

【特許請求の範囲】

【請求項1】 製版室を、走行型の産業ロボットのハン ドリングエリアと、ロール脱着回転装置を吊り上げて鍛 送し得るスタッカクレーンの鍛送エリアに分け、

1

産業ロボットのハンドリングエリアに、ロール搬入口に 位置するロール計測装置と、レーザアブレーション膜塗 布装置と、アプレーション用レーザ装置と、彫刻機と、 租仕上げ研磨と中仕上げ研磨と鏡面研磨が行なえる複数 の研磨ヘッドを有する単一の又は複数の研磨機と、ロー ルストック装置を備えるとともに、

スタッカクレーンのロール搬送エリアに、脱クロム装置 と、表面活性化装置と、ニッケルメッキ装置と、銅メッ キ装置と、クロムメッキ装置と、脳食装置と、ロール脱 着回転装置をストックするストック装置を配設し、

システム全体を制御するコントローラに、

織入-ロール計測-膜クロム処理-紹行上げ砥石による 續正研磨-租仕上げ研磨による落版-租仕上げ砥石によ る表面粗さ微少化研磨-表面活性化処理-ニッケルメッ キー銅メッキー中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨 ン臓盤布・レーザアブレーション・レジスト画像形成ー 顔食 - クロムメッキー鍛出からなる製版工程(A)と、 鐵入-ロール計測-脱クロム処理-銀仕上げ砥石による **浦正研磨-租仕上け研磨による落版-組仕上け砥石によ** る表面粗さ微少化研磨ー表面活性化処理=ニッケルメッ キー銅メッキー中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨 - 精密仕上げ砥石による鏡面研磨 - 画像彫刻 - クロムメ ッキー鐵出からなる製版工程(B)と、

搬入 - ロール計測 - レーザアブレーション膜塗布 - レー ザアブレーション・レジスト画像形成-願食-クロムメ 30 ッキー鍛出からなる製版工程(C)と、

鐵入-ロール計測-画像彫刻-クロムメッキ-搬出から なる製版工程(D)、の四種類の製版工程のプログラム を格割しておいて、

最初に、製版室へ鍛入する接製版ロールをロール計測器 に取り付けてロール計測を行なうように模成され、コン トローラへ製版工程(A)、(B)、(C)、又は (D) の種類別を入力し、製版工程(A) と製版工程 (B) のときは、彼製版ロールの全長、外径、孔径、ロ

ール端から一定ビッチ離れる毎の外径等のロールデータ を抽出してコントローラにデータ入力するとともに、不 適正データのロールを除外し、製版工程(C)と製版工 程(D)のときは、彼製版ロールの全長、外径、孔径の ロールデータを抽出してコントローラにデータ入力する ように構成されていることを特徴とするグラビア製版法 遌.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本願発明は、ロールデータの 抽出と不適正ロールの除外が行えて、藉版研磨から鏡面 50 トータルライン装置の提供を望んでいる。ここでの問題

研磨まで全自動で精密な研磨が行えるとともに、セルの 形成を食刻による場合と彫刻による場合のいずれにも適 用でき、又、ロール製作後初めて使用するロールであっ て研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被 製版ロールと、脱クロム処理し落版研磨して鏡面研磨ま での処理工程が必要であるリサイクルロールのいずれに も全自動製版が適用できる、グラビア製版装置に関す

[0002]

【従来の技術】従来、グラビア製版装置は、セルの形成 を食刻により行う装置メーカー(本願出願人)と彫刻に より行う装置メーカー(他企業)とで全く別々のコンセ プトで闘発を行ってきており、ディテクトスタンダード が存在しない。 このため、製版を行っている印刷会社及 び製版会社の殆どが、複数の企業の種々の装置をバラバ ラに備えて、多くの工程がライン化されていない。理由 は、電子彫刻機のメーカーは、メッキ装置や研磨装置の メーカーではないし、反対に、メッキ装置や研磨装置の メーカーは電子彫刻機のメーカーでなかったからであ - 精密仕上げ砥石による鏡面研磨-レーザアブレーショ 20 る。製版工程には、腕クロム処理を行ってから研磨を行 い、次いでメッキを行ってから再び研磨を行い、次いで クロムメッキを行うという複雑な工程が入る訳である が、本類出願人のトータルライン装置を除くと、タルラ イン装置を提供している他のメーカーが存在しなかっ た。セルの形成を食刻により行う製版ラインについて も、レーザー技術の進歩から、鏡面研磨-感光瞬壁布-レーザ露光・潜像形成ー腐食と進む製販工程に替えて、 鏡面研磨-レーザアブレーション膜塗布-レーザアブレ ーション・レジスト画像形成-瞬食と進む製版工程とす ることに注目が集まっている。そのメリットは、(1) 現像工程がなくなること。(2) 明室での製版が可能に なること、(3)感光膜の膜厚が1ミクロン変化すると レーザ藝光がオーバー藝光になったり、少なかったりす る微妙な相関関係を排除できること。(4)感光液と現 像液との化学的相関関係を排除できること、両液の相性 が悪いと現像残濘が残ったり、露光部分の輪郭部が現像 で大幅に後退する(溶解する)ことが挙げられる。しか しながら、レーザアブレーション・レジスト画像形成ー 腐食と造む製版工程については、レーザアブレーション ・レジスト画像形成装置が単独機として数台市販される ようになったが、いずれも実用されておらず、職業布装 置と腐食装置とのライン化は全く行われていないのが現 状である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】製販を行っている印刷 会社及び製版会社の多くは、夕方に20本ないし40本 の複製版ロールを次々に計測して製版の方法とコンテン ツをコントローラにデータ入力し製版室内にストックし ておいて、夜間に無人で全自動製版を行うことができる

(2)

19

(3)

点は以下の通りである。

(1) 感光膜コートしレーザ露光し現像してレジスト画 像を形成し食刻してセルを形成する製版方法に替えて、 ブラックコートしレーザアブレーションしてレジスト画 像を形成し食刻してセルを形成する製販方法の提供を望 んでいる企業もある。そして、ブラックコートしレーザ アプレーションしてレジスト画像を形成し食刻してセル を形成する製販方法と、セルの形成を彫刻により行う製 版方法は一長一短があるので、いずれでも自由に選択で きるトータルライン装置の提供を望んでいる。特に、既 19 に設備してある電子彫刻機やメッキ装置を加えたトータ ルライン装置の提供を望んでいる。ブラックコートしレ ーザアプレーションしてレジスト画像を形成し食刻して セルを形成する製版方法は、感光膜コートレレーザ露光 し現像してレジスト画像を形成し食刻してセルを形成す る製版方法と全く同じ特長があり、スクリン線の交点を 切ることができるフリーフローセルが実現できること、 及び文字輪郭部をインキが流れない連続する漢に形成で きることから、ベタ画像と文字だけの版については、セ 食刻により行う製版方法の方が優れている。又、ハイラ イト部分のグラデージョンの表現は、セルの形成を食刻 により行う場合にはセルの面輪でグラデージョンを表現 し、又、セルの形成を彫刻により行う場合には菱形錐の セルでグラデージョンを表現する相違があり、ハイライ ト部分のグラデージョンの表現の精密度は、抽性インキ を使用する場合にはセルの形成を彫刻により行う方が優 れている。上記のようなトータルライン装置が提供され ると、版のコンテンツによって、セルの形成を食刻によ けて対応することができる。

3

(2) ロール製作後初めて使用するロールであって鏡面 研磨が完了していて研磨が全く必要でなく直ぐにセルの 形成工程から入れる被製版ロールと、リザイクルロール であり脱クロム処理から処理工程を開始し落版研磨して 鏡面研磨までの処理工程が必要である複製版ロールのい ずれにも全自勁製版が適用できるようにして欲しいとの 要望がある。そして、その場合にも、セルの形成を食刻 と彫刻のいずれにも適用できるようにして欲しいとの要 蛭がある。

(3) 研磨工程が大幅に短縮できてしかも今までよりも 円筒精度が高く バフ研磨に依ちない鏡面研磨を実現し て欲しいとの妄望がある。従来の脱クロム処理の後の研 磨は、例えば、#320の研磨砥石による補正研磨-#320の 研磨砥石による落版 - #500の研磨砥石による円筒研磨 -#809の研磨砥石による円筒研磨が行われていた。又は、 従来の銅メッキの後の研磨は、例えば、#800,#1600,#12 99,#1500,#1809,#2000,#2509,#3009 の各研磨砥石によ る円筒研磨が行われ、最後にパフによる鏡面研磨が行わ れていた。

(4) 近年の銅メッキ処理においては、光沢剤や硬質化 剤に含まれる確実系化合物がニッケルメッキと銅メッキ の境界膜を形成して銅メッキの付着強度が弱小化してい るので、ニッケルメッキの上に付ける銅メッキの付着強 度を強力に確保しなければならない問題点がある。従来 の接製版ロールの製作は、鉄製のロール母材に倒えば、 #3200研磨配石で円筒研磨しさらに脱脂処理を行なって から厚さ2~3μmとなるようにニッケルメッキを付け るか、又は、アルミニウム製のロール母材に例えば、#3 20の研磨砥石で円筒研磨してから厚さ2~3 μ m となる ようにニッケルメッキを付けていた。続いて、例えば厚 さ100μmとなるように銅メッキを付けていた。従来 の銅メッキ方法は、ニッケルメッキを付けた被製版ロー ルを回転可能に両端チャックしてメッキ浴槽に位置させ た後、銅メッキ液をメッキ浴槽に入れて約1分かかって 被製版ロールを浸漬し、そして回転を与えてから約15 Vの電圧がかかるようにメッキ電流を流して銅メッキし ていた。本願発明者は、時間短縮のために、対向する二 つの#320の研磨砥石で被製版ロールを読んで研磨圧力を ルの形成を彫刻により行う製版方法よりもセルの形成を 20 従来よりも大きく加えて研磨する方法で、落版研磨を開 始したところ、銅メッキがあたかもバラードメッキであ るかのようにニッケルメッキ面より剝がれ落ちてしまっ た。原因を究明したところ。ニッケルメッキと銅メッキ との間に剥離性境界膜が形成していることが分かった。 詳述すると、近年、加工性を向上するために、銅メッキ 液の中に光沢剤や硬質化剤を入れてメッキするようにな り、上記のように、彼製版ロールを銅メッキ液を浸漬し 約1分が経過してから回転を与えてメッキ電流を流す と、ニッケルメッキ面に対して銅メッキが行なわれる前 り行う場合と、セルの形成を彫刻により行う場合とに分 30 に、ニッケルメッキ面に対して光沢剤や硬質化剤に含ま れる遠貴系化合物(例えば、ビス、エス、プロビル、サ ルフォネイト、ナトリウム [Bis.S.Propy].Sulfonate.N a 〕や二メルカプト、一メチル、イミダゾール〔2 Merc aptol Methyl Imrdazole]) が剥離性境界膜を形成する

> 【りりり4】本願発明は、上述した点に鑑み案出したも ので、ロールデータの抽出と不適正ロールの除外が行え て、製版工程の種類を入力すると、落販研磨から鏡面研 磨まで全自動で精密な研磨が行えるとともに、セルの形 成を食刻と彫刻のいずれにも適用でき、又、研磨が不要 な初めて使用するロールと研磨が必要な再使用するロー ルのいずれにも適用できる、グラビア製版装置に関す

[0005]

ことになることが判明した。

【課題を解決するための手段】本願発明は、製版室を、 **走行型の産業ロボットのハンドリングエリアと、ロール** 脱着回転装置を吊り上げて搬送し得るスタッカクレーン の搬送エリアに分け、産業ロボットのハンドリングエリ アに、ロール搬入口に位置するロール計測装置と、レー 50 ザアブレーション順墜布装置と、アプレーション用レー

(4)

が装置と、彫刻機と、租仕上げ研磨と中仕上げ研磨と鏡 面研磨が行なえる複数の研磨ヘッドを有する単一の又は 複数の研磨機と、ロールストック装置を備えるととも に、スタッカクレーンのロール鍛送エリアに、脱クロム 装置と、表面活性化装置と、ニッケルメッキ装置と、銅 メッキ装置と、クロムメッキ装置と、腐食装置と、ロー ル脱着回転装置をストックするストック装置を配設し、 システム全体を制御するコントローラに、鍛入 - ロール 計測-脱クロム処理-粗仕上げ砥石による領正研磨-粗 仕上げ研磨による落版=組仕上げ配石による表面組さ微 少化研磨ー表面活性化処理=ニッケルメッキー銅メッキ - 中仕上げ砥石による表面組さ級少化研磨 - 精密仕上げ 砥石による鏡面研磨ーレーザアブレーション膜塗布ーレ ーザアブレーション・レジスト画像形成-瞬食-クロム メッキー鍛出からなる製販工程(A)と、鍛入-ロール 計測-脱クロム処理-租仕上け砥石による浦正研磨-粗 仕上げ研磨による落版ー組仕上げ砥石による表面組さ微 少化研磨ー表面活性化処理ーニッケルメッキー銅メッキ - 中仕上け砥石による表面組さ微少化研磨 - 精密仕上げ 砥石による鏡面研磨ー画像彫刻ークロムメッキー搬出か ちなる製版工程(B)と、搬入-ロール計削-レーザア ブレーション膜塗布-レーザアブレーション・レジスト 画像形成-腐食-クロムメッキ-銀出からなる製版工程 (C)と、鍛入-ロール計測-画像彫刻-クロムメッキ - 搬出からなる製版工程(D)、の四種類の製版工程の プログラムを格割しておいて、最初に、製版室へ搬入す る被製版ロールをロール計測器に取り付けてロール計測 を行なうように構成され、コントローラへ製版工程 (A)、(B)、(C)、又は(D)の種類別を入力 し、製版工程(A)と製版工程(B)のときは、複製版 30 ロールの全長、外径、孔径、ロール端から一定ビッチ離 れる毎の外径等のロールデータを抽出してコントローラ にデータ入力するとともに、不適正データのロールを除 外し、製版工程(C)と製版工程(D)のときは、被製 版ロールの全長、外径、孔径のロールデータを抽出して コントローラにデータ入力するように構成されているこ とを特徴とするグラビア製版装置を提供することにあ る.

5

[0006]

【発明の実施の形態】本願発明の実施の形態のグラビア 製版装置を図面を参照して説明する。 図1に示すよう に、製版室をH1とH2の二つに分けて、製版室H1を 走行型の産業ロボット1のハンドリングエリアとし、製 版室を目2をスタッカクレーン2の搬送エリアとする。 【0007】走行型の産業ロボット1は、軌道上を走行 し360度の範囲で往復旋回可能かつ上下方向に指動か つアーム軸の周りにひねり回転可能なロボットアーム ! aを有し、該ロボットアーム Laに備えたロボットハンド 16 (例えば特許第2136697号のロボットハン

輔部を支持して他の装置との間で被製版ロールRの受渡 しを行なうハンドリング機能を有している。

【0008】スタッカクレーン2は、ロール脱着回転装 置3(例えば特許第1278544号の装置)を吊り上 けて接送し得るように構成されている。ロール脱着回転 装置3は、スリーブ形の接製版ロールRの両端面の軸孔 を対向一対の円能チャックコーンにより嵌合挟持しかつ 円能チャックコーンの外側を防水キャップで密封する か、又は軸付きの紋製版ロールRの両端の軸部を対向一 10 対のスリーブチャックに受け入れて端面を挟縛しかつス リープチャックの外側を防水キャップで密封することが できて、メッキ装置本体等への装着時に被製版ロールR を回転し得えかつ必要に応じてメッキ電流を流せるよう に構成されている。

【0009】製販室H1の産業ロボット1と、製販室H 2のスタッカクレーン2 (例えば特許第2539310 号のスタッカクレーン)に吊り上げられて鍛送されるロ ール脱者回転装置3とは、隔壁に設けた関口を通して被 製版ロールRを直接授受できるように構成されている。 【0010】製版室目1の産業ロボット1のハンドリン グエリアに、ロール鍛入口に位置するロール計測装置4 と、ロール鍛出口に位置するロール搬出装置もと、レー ザアブレーション膜塗布装置6と、アブレーション用レ ーザ装置7と、ダイヤモンドの針で画像データに応じて 深浅を付けて彫り込む電子彫刻機8(ヘリオクリッショ グラフ、又はバルカス) #320の租仕上げ研磨砥石9 a 9 bを対向一対に備えるとともに、#1000の中仕上げ 研磨砥石9cと#5000の特密研磨砥石9dを対向一対に偏 え、組仕上げ研磨9a.9以による落販研磨と浦正研磨と 表面組さ微小化研磨を行うことができ、又、中仕上げ研 磨9cによる表面粗さ微小化研磨を行うことができ、さ ちに鏡面研磨9dによる表面粗き微小化研磨と鏡面研磨 を行うことができる四ヘッド型の研鱈機9と、ロールス トック装置10を備えている。ロールストック装置10 は、レーザアプレーション機墜布装置6とアプレーショ ン用レーザ装置?の上に設けられる。なお、#326の租仕 上げ研磨砥石9a、9bを対向一対に備える二ヘッド型の 研磨機と、#1000の中仕上げ研磨砥石9でと#6000の精密 研磨砥石90を対向一対に備えるニヘッド型の研磨機の 二台を備えても良い。産業ロボット1は、被製版ロール Rの端面を挟持でき、又、これらの装置5~9は、スリ ープ形の彼製版ロールRの両端面の軸孔を対向一対の円 鍵チャックコーンにより嵌合挟持できるか、又は、軸付 きの複製版ロールRの両端の軸部を対向一対のスリーブ チャックに受け入れて端面を挟縛できて、産業ロボット 1は、これらの装置5~9との間で被製版ロールRを授 受するように構成されている。ロール計測装置4は、被 製版ロールの全長、外径、孔径、ロールの一端から他端 まで一定ピッチ毎に直径を計測する直径計測を行なう。 ド)が破製版ロールRの両端面を挟持するか又は両端の 50 ロール鍛出装置5は、例えば特開平10-291289

8

(5)

号の装置であり、製版を完了した被製版ロールRの取り 出し時に産業ロボット1が数個ないし十数個値えたパレ ットに彼製版ロールRを截置と、これらパレットを70 ~80度位に傾斜させて、人手により複製版ロールRを 斜めに立てて転がして移動できるように構成されてい る。レーザアプレーション競墜布装置6は、レーザアブ レーションが可能な耐エッチング性被膜を塗布形成する 装置であり、スキャンコート方式の装置とディッピング 方式の装置のいずれても良い。例えば、可然性物質(ニ トロセルロース。やエチレン酢酸ビニル強重合体。不飽 和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂。アリル樹脂。ポリ ウレタン樹脂。ポリエチレン、ポリプロピレン。ポリス チレン、ポリアセタール。テンネンゴム等の何れか一種 又は複数種:75重置%)と酸化剤(硝酸アンモニウムや 塩素酸化合物:10重置%)と光吸収体(カーボンブラッ ク:15重量%) からなるレーザアブレーションが可能な 耐エッチング性を有する材料を数μmの膜厚となるよう にロール面に塗布する。アプレーション用レーザ鉄置7 は、ヤグレーザ又は波長が800mm 前後のレーザ光を放射 =耐エッチング性の黒色の核膜へ照射して画線部に対応 する部分に照射してそこの核膜をレーザアプレイション する。すなわち、レーザ光を光吸収体で吸収して熱に変 換し可燃物質を酸化剤の下で瞬間に加熱蒸発させ、もっ て、エッチングを行なうための銅メッキ面を画象部に対 応するように露出する。研磨機9は、以下の研磨作業を 行う。脱クロム処理の後に組仕上げ研磨砥石 9 a、 9 bに より蒋版研磨-補正研磨-表面粗さ微小化研磨を行う。 租仕上げ研磨砥石9 a. 9 bは、砥石の回転軸の延長線と 被製版ロールの回転軸線の両方を平面方向より見たとき の交差角が90度であって、砥石の端面の研磨時接触線 が、砥石の総面の中心孔の中心を通る直径線乃至中心孔 を外れない限度の直径線に平行する弦線の範囲内にあっ て研磨圧力を一定に保ち研磨を行う得るように構成され ている。そして、直径計測値に基づいて直径の偏差を小 さくする論正研磨を行い、次いで彼製版ロールの一端か ら他端までの移動を繰り返して被製版ロールの刻設され ているセルを無くす落版研磨を行い、次いで砥石と被製 版ロールの回転方向が一致する側を、砥石の被製版ロー ルの面長方向に対する移動方向後方側にして研磨する表 40 面組さ級少化研磨を行う。又、銅メッキの後に#1000の 中仕上げ研磨砥石9でにより表面組さ微小化研磨を行 う。中仕上げ研磨砥石 9 cも、砥石の回転軸の延長線と 被製版ロールの回転輪線の両方を平面方向より見たとき の交差角が90度であって、砥石の端面の研磨時接触線 が、砥石の端面の中心孔の中心を通る直径線乃至中心孔 を外れない服度の直径線に平行する弦線の範囲内にあっ て研磨圧力を一定に保ち研磨を行う得るように構成され ている。そして、砥石と接製版ロールの回転方向が一致 する側を、砥石の皴製版ロールの面長方向に対する移動 50 の銅メッキ液の液面をゆっくり上げていき、皴製版ロー

方向後方側にして研磨する表面粗さ微少化研磨を行う。 続いて、#5000の精密研磨砥石9 dにより表面粗き微小化 研磨と鏡面研磨を行う。 領密研磨砥石 9 は、 砥石の回 転軸の延長根と接製版ロールの回転軸線の両方を平面方 向より見たときの交差角が90度でなく微小角度傾いて いて、砥石の端面の研磨時接触根が、砥石の端面の中心 孔の中心を通る直径線乃至中心孔を外れない限度の直径 線に平行する弦線の範圍内にあって研磨圧力を一定に保 って複製版ロールの国速と砥石の接触線上の一点におけ る回転速度とを略一致させて該砥石を接製版ロールの面 長方向に移動しつつ研磨する。製版室H1の産業ロボッ **ト1のハンドリングエリアでは、一の装置が稼働中の時** は、その一の装置に処理される工程まで進んだ検製版ロ ールRは、ロールストック装置10にストックされる。 【0011】製版室目2のスタッカクレーン2のロール 搬送エリアに、脱クロム装置11と、表面活性化装置1 2と、ニッケルメッキ装置13と、銅メッキ装置14 と、グロムメッキ装置15と、顔食装置16と、ロール 脱着回転装置3をストックするストック装置17を一列 する半導体レーザのレーザ光をレーザアブレーション膜 20 に備えている。表面活性化装置12は、アルカリ液に浸 漬して脱脂し次いで酸性液のシャワーにより酸洗いし次 いで水シャワーにより水流する。脱クロム装置11は、 図示しない対向一対のチャック装置を備えていて、産業 ロボット!のロボットハンド!bとの間で被製版ロール Rを授受できる。脱クロム装置11は、被製版ロールR を塩酸に浸漬してクロムを溶解する。脱クロム装置!1 はロール脱着回転装置3を載置することができて、脱り ロム装置11に載置されるロール脱着回転装置3は、産 桑ロボット1のロボットハンド1bとの間で核製版ロー 30 ルRの授受できる。このとき、脱クロム装置!1に備え る上記の図示しない対向一対のチャック装置は側方に揺 動して待機するように構成されている。彼製版ロールR をチャックしたロール脱着回転装置3は、スタッカクレ ーン2により吊り上げられて鍛送される。ニッケルメッ キ装置13は、例えば、厚さ2~3μmとなるようにニ ッケルメッキを付ける。接製版ロールをメッキ浴槽に位 置させた後、ニッケルメッキ液をメッキ浴槽に入れて該 メッキ液で被製版ロールを浸漬してから回転を与え15 Vの電圧を加えてメッキする。なお、アルミニウム製の - ロール母材にニッケルメッキを付けるには、前処理とし て倒えば、ジンケート処理を行なって密着性を向上する インターフェース薄膜を形成するが、リザイクルロール の落販研磨においてニッケルメッキが露出しないように 研磨を行うものであり、インターフェース薄膜の形成工 程はオプラインとして設備する。網メッキ装置14は、 例えば、厚さ100 μ m となるようにニッケルメッキを 付ける。被製版ロールRを両端チャックしてメッキ浴槽 内に位置させた後、電気焼けが起こらない低電圧(例え は1 V~5 V) をかけて回転する。そして、メッキ沿槽

(5)

ルRに銅メッキ液の液面レベルを接触させて全層面に銅 メッキを付ける。被製版ロールRに銅メッキ液が接触す る瞬間にメッキ電流が流れるので、銅メッキの付着が跨 間に行なわれ、光沢剤や硬質化剤に含まれる硫黄系化合 物が付着する反応速度が遅いので該議黄系化合物がニッ ケルメッキと銅メッキの境界膜を形成することはない。 又、低電圧なので鰤メッキが電気焼けしない。その後、 銅メッキ液の液面レベルを上昇していくとともに、電圧 を漸次に上げていき、ロールが完全に没漬した状態にな るときにメッキ電圧が15Vになるようにして、銅メッ キを行なう。この場合、確粛系化合物は、銅メッキの中 に組み込まれていくが、銅メッキに剥削性を与えること はない。クロムメッキ装置15は、例えば、厚さ8μm となるようにクロムメッキを付ける。複製 製版室員2 のスタッカクレーン2のロール鍛送エリアでは、一の装 置が稼働中の時は、その一の装置に処理される工程まで 造んだ被製版ロールRは、ロール脱着回転装置3にチャ ックされたままでストック装置17にストックされる。 【①①12】システム全体を制御するコントローラ18 に、四種類の製版工程 (A)、(B)、(C)、(D) が格割されている。

9

【0013】四種類の製販工程(A). (B).

(C)、(D)について、図2を参照して説明する。製 版工程(A)は、鍛入ーロール計測-脱クロム処理-粗 仕上け砥石による浦正研修 - 粗仕上げ研磨による落版 -担任上げ砥石による表面組さ微少化研磨ー表面活性化処 **選ーニッケルメッキー銅メッキー中仕上げ砥石による表** 面組さ微少化研磨ー精密仕上げ砥石による鏡面研磨ーレ ーザアブレーション膜塗布 - レーザアブレーション・レ ジスト画像形成-願食-クロムメッキ-銀出となる 製版工程(B)は、鍛入-ロール計測-脱クロム処理-租仕上げ砥石による綸正研磨・租仕上げ研磨による落版 - 組仕上げ砥石による表面組さ微少化研磨 - 表面活性化 処理・ニッケルメッキー銅メッキー中仕上げ砥石による 表面組さ微少化研磨-精密仕上げ砥石による鏡面研磨-画像彫刻-クロムメッキ-搬出となる。製版工程(C) は、搬入・ロール計測・レーザアプレーション膜盤布・ レーザアブレーション・レジスト画像形成-願食-クロ ムメッキー鍛出となる。製版工程(D)は、鍛入ーロー ル計測ー画像彫刻ークロムメッキー搬出となる。

【①①14】製版工程(A)は、被製版ロールRが脱り ロム処理し落販研磨して鏡面研磨までの処理工程が必要 であるリサイクルロールであって、セルの形成を食刻に よる場合にコントローラ18へ入力指定する。製版工程 (B)は、彼製版ロールRが脱クロム処理し落販研磨し て鏡面研磨までの処理工程が必要であるリサイクルロー ルであって、セルの形成を彫刻による場合にコントロー ラ18へ入力指定する。製版工程(C)は、被製版ロー ルRがリサイクルロールではなくロール製作役初めて使 用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成 50 て、ロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必

工程から入れる複製版ロールであって、セルの形成を食 刻による場合にコントローラ!8へ入力指定する。製版 工程(D)は、複製版ロールRがリサイクルロールでは なくロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必 要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる彼製版ロール であって、セルの形成を彫刻による場合にコントローラ 18へ入力指定する。

10

【①①15】製版室へ鍛入する被製版ロールは、ハンド リング装置19の載置板に載せて引き戸を開けて送り込 16 みロール計測器4に入為的に取り付けてロール計測を行 なうように模成され、上記のように、コントローラ18 へ製版工程(A)、(B)、(C)、又は(D)の種類 別を入力すると、製版工程(A)と製版工程(B)を入 力するときは、複製版ロールの全長、外径、孔径、ロー ル端から一定ビッチ離れる毎の外径等のロールデータを 拍出してコントローラにデータ入力する。ロール端から 一定ビッチ離れる毎の外径等のロールデータを抽出した 結果。不適正データのロールであるときは、入為的に除 外する。又、製版工程(C)と製版工程(D)を入力す 20 るときは、綾製版ロールの全長、外径、孔径のロールデ ータを抽出してコントローラにデータ入力するように機 成されている。製版工程(C)と製版工程(D)を入力 するときは、複製版ロールRがリサイクルロールではな くロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要 でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールで あるので、不適正データのロールがないと言う前提にな っている。

【0016】製版室へ被製版ロールRを鍛入してロール 計測器4に入為的に取り付ける場合。コントローラ18 - に製版工程の種別を入力する場合、不適正データの被製 版ロールRをロール計測器4から取り除く場合、及び製 版工程を全て完了して被製版ロールRをロール接出装置 5から取り除く場合以外は人為的な作業はない。

[0017]

【発明の効果】以上説明してきたように、本願発明のグ ラビア製版装置は、以下の効果を有する。

(1)製版室に搬入する際にロールデータの抽出と不適 正ロールの除外が行える。リサイクルロールであって、 セルの形成を食刻による場合は製版工程(A)を、又は 40 彫刻による場合は製版工程 (B) をそれぞれコントロー ラ18へ入力すると、被製版ロールの全長、外径、孔 径。ロール端から一定ピッチ離れる毎の外径等のロール データを抽出してコントローラにデータ入力できて、ロ ール端から一定ビッチ離れる毎の外径についてロールデ ータを抽出した結果、不適正データのロールであれば入 為的に除外でき、いずれの製版工程(A)、(B)を入 力指定しても、落版研磨から鏡面研磨まで全自動で精密 な研磨を行った後に、食刻又は彫刻によりセルの形成を 行ってクロムメッキできる。リサイクルロールではなく

(7)

特闘2001-179924

要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロール であって、セルの形成を食刻による場合は製版工程 (C)を、又は彫刻による場合は製版工程(D)をそれ ぞれコントローラ18へ入力すると、複製版ロールの全 長、外径、孔径をコントローラ18にデータ入力でき て、いずれの製版工程(C)、(D)を入力指定して も、研磨を行なわないで食刻又は彫刻によりセルの形成 を行ってクロムメッキできる。

11

(2) 本類発明のグラビア製版装置を設備すれば、夕方 製版の方法とコンテンツをコントローラにデータ入力し て製版室内にストックしておいて、夜間に無人で全自動 製版を行うことができる。セルの形成を食刻により行う 製版方法と、セルの形成を彫刻により行う製版方法のい ずれでも自由に選択できるトータルライン装置を提供で

(3) 研磨工程が大幅に短縮できてしかも今までよりも 円筒精度が高く、パフ研磨に依ちない鏡面研磨を実現で きる。本願発明のグラビア製版装置に依れば、例えば、 磨-落版-表面組さ微小化研磨-表面組さ微小化中仕上 け研磨ー鏡面研磨ができる。

12

(4) ニッケルメッキの上に付ける銅メッキの付着強度 を強力に確保できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】グラビア製版装置の概略平面図

【図2】グラビア製版方法の工程図

【符号の説明】

H1・・・製版室、H2・・・製版室、1・・・産業ロ ポット、la・・・ロボットアーム、lb・・・ロボット ハンド、2・・・スタッカクレーン、R・・・接製版ロ に20本ないし40本の接製版ロールを次々に計測して 10 ール、3・・・ロール脱着回転装置。4・・・ロール計 測装置、5・・・ロール搬出装置、6・・・レーザアブ レーション膜盤布装置、フ・・・アプレーション用レー ザ装置、8・・・彫刻機、9・・・研磨機、9a、9b・ ・・組仕上げ研磨砥石、9で・・・中仕上げ研磨砥石。 9d・・・精密研磨砥石、10・・・ロールストック装 置、11・・・鋭クロム装置、12・・・表面活性化装 置。13・・・ニッケルメッキ装置。14・・・銅メッ キ装置、15・・・クロムメッキ装置、16・・・瞬食 装置、17・・・ストック装置、18・・・システム全 #320と#1000と#6000の三種類の研磨砥石により、補正研 20 体を制御するコントローラ 19・・・ハンドリング装 置.

